

**AVVISO AMMESSI/ESCLUSI ART. 37, C.1, LETT. B) D.LGS. 33/2013 E S.M.I. E ART. 29, C.1 D.LGS. 50/2016 E S.M.I.**

PROCEDURA APERTA CON MODALITÀ TELEMATICA SU PIATTAFORMA ASP CONSIP PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA E INSTALLAZIONE DI UN “**Sistema per attacchi in plasma**” - **inductively coupled plasma (ICP)** DA INSTALLARE PRESSO I LABORATORI IMM DI CATANIA NELL’AMBITO DEL PROGETTO DI POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE “BEYOND-NANO”

GARA N. 2753279  
CUP G66J17000350007  
CUI 80054330586202000351  
CIG: 86170495C9

SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE Istituto per la Microelettronica e Microsistemi del Consiglio Nazionale delle Ricerche Indirizzo: Strada VIII n. 5 – 95121 Catania - PEC: protocollo.imm@pec.cnr.it

Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Rosario Corrado Spinella – corrado.spinella@imm.cnr.it

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO Denominazione della gara:

PROCEDURA APERTA CON MODALITÀ TELEMATICA SU PIATTAFORMA ASP CONSIP PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA E INSTALLAZIONE DI UN “**Sistema per attacchi in plasma**” - **inductively coupled plasma (ICP)** DA INSTALLARE PRESSO I LABORATORI IMM DI CATANIA NELL’AMBITO DEL PROGETTO DI POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE “BEYOND-NANO”

CUI 800543305862020002351 - CIG: 86170495C9 - CUP G66J17000350007

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO Pubblicazione dei dati relativi ai concorrenti ammessi/esclusi, come da verbale n° 3 in data 13 aprile 2021:

CONCORRENTE	ESITO
<b>SENTECH INSTRUMENTS GMBH</b> con sede in Berlino Via Schwarzschild str, 2 , Germania, identificato con P.IVA DE 137 205 446	Ammesso

Ufficio presso il quale sono disponibili gli atti: Ufficio del Responsabile Unico del Procedimento – [corrado.spinella@imm.cnr.it](mailto:corrado.spinella@imm.cnr.it) – [gare@imm.cnr.it](mailto:gare@imm.cnr.it)

Il Direttore  
Dott. Vittorio Privitera